

삼성전자, 메모리 신규라인 6183억원 투자

삼성전자는 메모리 15라인의 신규시설 건설에 6183억원을 투자한다고 6월12일 공시했다.

메모리 15라인 신규시설 건설은 2005년 삼성전자가 발표한 세계 최대 반도체 생산단지 조성 계획의 일환인 것으로 알려졌다.

삼성전자는 2005년 9월 경기도 화성 2단지에 2012년까지 330억달러를 투자해 첨단 반도체 신규라인 8개와 50나노급 이하의 반도체 기술개발을 위한 12인치 신규 연구개발(R&D)라인 1개 등 총 9개의 신규라인을 건설 하겠다고 발표한 바 있다. (서울=연합뉴스 김지훈 기자) <저작권자(c)연합뉴스-무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2006/06/14>